

(独) 日本学術振興会
薄膜第 131 委員会
第 279 回委員会議事録

1. 日 時：平成 29 年 6 月 30 日 (金) 11:50-12:10

2. 場 所：京都テルサ 東館 3 階 B・C 会議室

3. 出席者：近藤高志 (東京大学), 田畑仁 (東京大学), 北川雅俊 (大阪大学), 大沢裕一 (㈱東芝), 大見俊一郎 (東京工業大学), 森本章治 (金沢大学), 齊藤伸 (東北大学), 杉山正和 (東京大学), 須田淳 (名古屋大学), 徳田崇 (奈良先端科学技術大学院大学), 藤原康文 (大阪大学), 村田充弘 (㈱村田製作所), 市村公二 (大日本印刷㈱), 林司 (日新電機㈱), 殿原浩二 (富士フイルム㈱), 鈴木寿弘 (㈱アルバック), 原直紀 (㈱富士通研究所), 白木靖寛 (東京大学), 安田幸夫 (名古屋大学), 金原粲 (東京大学), 吉田貞史 (産業技術総合研究所), 高橋清 (東京工業大学), 福井孝志 (北海道大学), 宮崎照宣 (東北大学), 霜垣幸浩 (東京大学), 権田俊一 (大阪大学), 堀勝 (名古屋大学), 木村滋 (財高輝度光科学研究センター), 酒井朗 (大阪大学), 潮嘉次郎 (㈱ニコン), 関淳志 (旭硝子㈱), 牛田泰久 (豊田合成㈱), 北澤田鶴子 (シャープ㈱), 杉山弘樹 (日本電信電話㈱), 藤井映志 (パナソニック㈱), 吉川明彦 (千葉大学), 抑町元哉 (尾池工業㈱)

4. 配布資料

(1) 第 278 回委員会議事録 (案)

(2) 平成 28 年度および 29 年度収支 (案)

5. 議 事：

◎ 前回議事録の承認 (配布資料(1))

大見委員より前回議事録の説明がなされ、承認された。

◎ 委員の交代

近藤委員長より、下記の委員の交代が報告され、承認された。

[交代] 三菱電機㈱ 退任：古川彰彦、就任：綿引達郎

◎ 審議事項

1. 平成 28 年度および 29 年度収支 (配布資料(2))

近藤委員長より平成 28 年度の収支計算および平成 29 年度の収支予算が説明され、承認された。平成 29 年度にも薄膜工学第 3 版を 160 部購入することが説明された。

2. 薄膜工学セミナー

近藤委員長より、薄膜工学セミナーに関して説明され、企業から 30 名程度参加登録されていることが報告された。

3. 2017 年 10 月研究会

大見委員 (浅野委員代理) より、10 月研究会の検討状況が説明された。

➤ 研究会テーマ「センサー技術」：WG2, 3 担当、154 委員会と共催

その他の提案内容も含めて確定できていないため、7 月中にメール審議等で承認を得ることとした。

日程：2017年10月17日（火）

委員会：12：00－13：00（昼食付き）

研究会：13：00－

場所：名古屋大学ベンチャービジネスラボラトリー3階 ベンチャーホール

4. 2017年12月研究会

森本委員より、12月の拡大企画委員会および研究会の検討状況が説明された。

➤ 拡大企画委員会

日程：12月18日（月）

会場候補：①日本青年館ホテル、②リフレフォーラム、③晴海グランドホテル

拡大企画委員会：16:00－18:30

夕食・意見交換会：19:00－21:00（食事付）

➤ 研究会テーマ「3次元積層・加工技術・接合技術」：WG4担当

日程：12月19日（火）10:00－16:30（委員会：12:00-13:00（昼食付））

場所：キャンパス・イノベーションセンター（CIC）東京1階 国際会議室

*以下の3テーマから講演7件程度を予定

1. 最先端デバイス向け三次元積層・加工技術（担当：大沢委員）

2. LSI微細化のための薄膜技術（担当：濱村委員）

3. 異種材料薄膜接合形成技術の進展とデバイス応用（担当：杉山委員）

5. その他

(1) 学振事務担当が柴田さんに決まったことが報告された。

以上